機能性有機高分子の内設励起による 選択的光分解反応



千葉大学



Analysis of Photon-stimulated Ion Desorption by Inner Shell Excitation

内殻励起による化学結合の選択的切断 (分子メス)

●局在した励起状態 ●内殻結合エネルギーの差が大きい 元素選択性

?結合切断のメカニズム?励起状態の関与

放出イオン種、励起波長依存性↓ 励起状態に関する知見

NEXAFSのピークアサイメント



Ion Time-of-flight (TOF) Mass Spectroscopy



Near edge X-ray absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy

Total electron yield

PF BL13C

Coincidence spectroscopy

Auger electron Photo-ion coincidence (AEPICO) PF BL8A13C

Ion TOF Mass Spectra of PVDF and PTFE above Fluorine and Carbon K-edges



▶PVDF 側鎖C-FおよびC-H結合の切断が主に起こり、主鎖であるC-Cの切断はあまり起きない。

二重結合の導入、クロスリンクの発生 化学反応

Partial Ion Yield (PIY) Spectra and NEXAFS of PTFE near Fluorine and Carbon K-edges

FF

FF

FF



Partial Ion Yield (PIY) Spectra and NEXAFS of PVDF near Fluorine and Carbon K-edges



Ion TOF Mass Spectra of PF8P and PTFE above Fluorine and Carbon K-edges



Partial Ion Yield (PIY) Spectra of PF8P and PTFE near Fluorine K-edges



Measurement System for Coincidence Spectroscopy

TEY, TIY, Auger, AEPICO measurement





AEPICO Yields and Auger Spectra of PTFE



Summary

PTFE, PVDF, PF8P F1s → σ(C-F)*でF⁺ の高率な放出 C-F結合の選択的結合切断





PF8P、F16ZnPc(C-F結合をもつπ共役系平面有 機分子)でも、F1s NEXAFSの第1吸収ピークで F⁺の高率な放出ピーク

π*ではなく F1s→σ(C-F)*に 帰属

内設励起による選択的結合切断を利用した 励起状態の帰属